



PMPD 100 稀释系统是根据引射器原理开发的，专门针对PMP 应用或PMP 测量链而设计。

在PMPD 100 中，挥发性颗粒通过最高200 °C 的热稀释进行气化。稀释因子为1 : 100（见图1）。该1 : 100 的稀释因子通过级联2 个10 倍稀释级实现。

工作原理

稀释因子为1 : 100 的引射式稀释系统

图1: PMPD 100

PMPD 稀释系统具备Palas® 其他系列引射式稀释器的所有优点，例如时间恒定的稀释因子。

PMPD 100 适用于PMP 测量链的适用性已在瑞士METAS 研究所得确认（参见测量报告第235-10383 号¹）。

通过级联实现Palas® 稀释系统对粒径分布的具有代表性的稀释

2007 年的VDI 报告第1973 期通过计量学证明，使用Palas® 稀释系统可重现地实现低至VF 100,000 的气溶胶稀释。

型号

稀释因子* V_F 耐压性高达10 bar 耐化学腐蚀性 可加热至... °C dp_{max} in μm 压缩空气4 - 8 bar 可级联 电压

DC 100 10, 100 < 5 115 V / 230 V

DC 1000 10, 100, 1000 < 5 115 V / 230 V

DC 10000 10, 100, 1000, 10000 < 5 115 V / 230 V

¹参见 测量报告 第235-10383 号: <https://www.palas.de/zh//file/1j1381/application/pdf/Measurement+Report+No+235-10383+PMPD+100.pdf>

KHG 10 10 x 150 < 20 x x 115 V / 230 V

KHG 10 D 10 x x 150 < 20 x x 115 V / 230 V

PMPD 100 100 x 200 < 5 x 115 V / 230 V

PMPD 1000 1000 x 200 < 5 x 115 V / 230 V

VDD 10 1 - 10 < 10 x 115 V / 230 V

VKL 10 10 < 20 x x

VKL 10 E 10 x < 20 x x

VKL 10 ED 10 x x < 20 x x

VKL 10 V 10 < 20 x x

VKL 27 27 < 10 x x

VKL 100 100 < 2 x x

1Palas]

	* V _F	10 bar		... °C	dp _{max} μm	in	4 - 8 bar	
DC 100	10, 100				< 5			115 V / 230 V
DC 1000	10, 100, 1000				< 5			115 V / 230 V
DC 10000	10, 100, 1000, 10000				< 5			115 V / 230 V
KHG 10	10		x	150	< 20	x	x	115 V / 230 V
KHG 10 D	10	x	x	150	< 20	x	x	115 V / 230 V
PMPD 100	100		x	200	< 5	x		115 V / 230 V
PMPD 1000	1000		x	200	< 5	x		115 V / 230 V
VDD 10	1 - 10				< 10	x		115 V / 230 V
VKL 10	10				< 20	x	x	
VKL 10 E	10		x		< 20	x	x	
VKL 10 ED	10	x	x		< 20	x	x	
VKL 10 V	10				< 20	x	x	
VKL 27	27				< 10	x	x	
VKL 100	100				< 2	x	x	

Table 2:

1Palas

- Palas®
- PMPD 100 1000
- VKL 10 1000 96 /
-

Volume flow (clean air)	36 – 90 l/min (heated to 200 °C)
Volume flow (suction flow)	2 – 5 l/min
	115 – 230 V, 50/60 Hz
Isokinetic suction nozzles	2 – 5 l/min
Maximum particle size	< 10 μm
Thermodynamic conditions for dilution	400°C
Compressed air supply	4 – 8 bar
Dilution factor	1 : 100
Special features	Evaporation of volatile elements for exhaust emission measurements according to VPR Calibration Procedure AEA/ED 47382/Issue 5 (Volatile Particle Removal Efficiency), chemical resistant, heated to 200 °C

- PMP



Mehr Informationen:
<https://www.palas.de/zh/product/pmpd100>